



金澤成 (キム・テクソン)

協力弁護士 / 外国弁護士

law@leeinternational.com

T. 82-2-2262-6603

F. 82-2-2279-3621

Practice Area

- 知的財産権

Experience

- サムスン総合技術院航空電子研究所主任研究員 (1988~1992)
- サムスン電子知識財産センターライセンスグループ課長 (1993~1999)
- 米国サムスン電子知識財産チーム, Washington, D.C. Office特許研修 (1995~1996)
- 米国Cushman Darby & Cushman law firm研修 (1996)
- Mediator for IP & Technology, California State Mediation Association (2003)
- 韓国電子情報通信産業振興会特許紛争及び法律諮問委員 (2005~2017)
- サムスン電子半導体研究所特許出願グループグループ長 (2007)
- サムスン電子半導体研究所特許チーム特許総括/常務 (2011~2016)
- HA & HA IP Law Firm 副所長 (2017~2021)
- KAIST-華城市サイエンスハブ企業育成センター 運営理事 (2022.06~現在)
- Lee International IP & Law, 協力弁護士 (2023~現在)

Education

- 慶北大学電子工学科 (学士, 1988)
- University of New Hampshire - Franklin Pierce IP Law Center, U.S. (J.D., M.I.P., 2004)

Qualifications

- 弁護士 - 米国マサチューセッツ州 (2004)

Publications / Presentations

- 米国特許の進歩性判断基準改善の必要性に関する研究 (発明と特許, 2004. 12)
- 米国特許判例研究1, 2, 3編 共同著者 (米国特許法研究会 2013, 2017, 2022)

Awards & Recognition

- 知識経済部長官表彰 (2008)
- 国家知識財産委員会表彰 (2011)
- サムスン電子代表取締役副会長表彰 (2012)

Etc

- 言語：韓国語、英語

Trusted Partner for Your Global IP Needs

